



新榮科技公司  
SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

九龍塘尾道 54-58 號永利工業大廈二樓 205 室  
Room 205, 2/F, Wing Lee Ind. Bldg, 54-58, Tong Mei Rd., Kln, HK  
Tel: 2396 2884, 2332 8806 Fax: 2787 4865  
E-mail: [sunwingt@netvigator.com](mailto:sunwingt@netvigator.com) Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>

金缸及銻水除雜劑

**(Contaminate Remover for gold bath and rhodium bath)**

將鍍浴中之金屬雜質總含量分析出來。

100ml 除雜劑可以除去約 5 克金屬雜質。

將鍍浴取出放入後備缸和加熱到 50<sup>0</sup>C.

加入正確計算份量之除雜劑和攪拌半小時。

然後進行活性炭處理, 加 2-3 克/升, 攪拌 15 分鐘。

讓沉澱物沉淀, 最好可過夜。

然後過除掉沉淀物。

將清液倒回鍍缸, 調整後就可重新使用。